This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGÉS
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-339192

(43)公開日 平成5年(1993)12月21日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
C 0 7 C	49/493		7457 — 4 H				
B01J.	27/02	X	9342-4G				
	31/02	X	7821 -4 G				
	31/14	X	7821 - 4 G			•	
				C 0 7 D 30	07/ 32	Q	
				審查請求 未請求	請求項の数10(全	11 頁)	最終頁に続く

(21)出願番号	特願平3-120165	(71)出願人	591008971		
			イー・アール・スクイブ・アンド・サン		
(22)出願日	平成3年(1991)5月24日		ズ・インコーポレイテッド		
			E. R. SQUIBB & SONS,		
(31)優先権主張番号	528, 626		INCORPORATED		
(32)優先日	1990年 5 月24日		アメリカ合衆国08543ー4000ニュージャー		
(33)優先権主張国	米国(US)		ジー州プリンストン、ローレンスピループ		
			リンストンロード(番地の表示なし)		
		(72) 発明者	サリーム・アフマド		
			アメリカ合衆国ニュージャージー州プレイ		
	·		ンズポロ、ハンターズ・グレン・ドライブ		

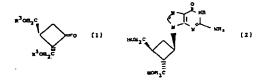
(74)代理人 弁理士 青山 葆 (外1名)

24-16番

(54)【発明の名称】 光学活性シクロブタノン類の製造法

(57)【要約】 (修正有)

【目的】 下記式 [1] の光学活性シクロブタノン化合物の新規製造法、およびそのための中間体を提供する。この化合物は式 [2] の抗ウイルス活性を有する化合物を製造するために使用される。

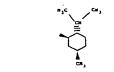


[式中、R³は保護基を表わす]

【構成】 この製造法は、(a)式[3]の化合物を式[4]の化合物とルイス酸の存在下に反応させて、式[5a]及び[5b]のジアステレオマー混合物を製し、(b)結晶化またはクロマトグラフィーにより化合物[5a]純品を得、(c)化合物[5a]を還元剤と反応させて、式[6]の化合物を製し、(d)化合物[6]のヒドロキシ基をR³基で保護して、式[7]の化合物を製し、次いで(e)酸触媒を用いて化合物[7]を加水分解することから成る。

$$= \frac{R^{1}O_{2}^{C}}{CO_{2}R^{1}}$$
 (3) $H_{2}^{C} = C$

[式中、R¹は例えば



を、R2は例えばメチルを、表わす]

【特許請求の範囲】

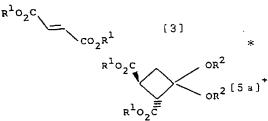
【請求項1】 式:

【化1】

[式中、R3は保護基を表わす]で示される光学活性化合 物を製造するに当り、

(a)式:

(化2)

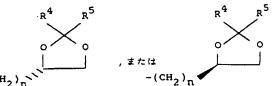


[式中、R¹は式:R¹OHで示されるホモキラルアルコ ールからヒドロキシ基を除いて得られる基であって、炭 素数4~20の分枝鎖状アルキル、置換基を有する炭素 数1~20の直鎖もしくは分枝鎖状アルキル、置換基を 有する炭素数3~20のシクロアルキル、炭素数6~2 0の架橋シクロアルキル、置換基を有する炭素数6~2%

-C-(炭素数1~5の低級アルコキシ)、-O-CH、-O-C-(炭素数1~

5の低級アルキル)およびフェニルである)、炭素数4~ 6のラクトン基、置換基を有する炭素数4~6のラクト ン基(ラクトンの置換基は次の基から選ばれる1個ない しそれ以上の基である: 炭素数1~5の低級アルキル、 ハロ、炭素数1~5の低級アルコキシおよびフェニルで ある)、

【化5】



(基中、nは1~4の整数、R⁴およびR⁵は個別に水素お よび炭素数1~5の低級アルキルから選ばれる基);およ びR²は炭素数1~5の低級アルキルまたは双方のR²を 合して炭素数2または3のアルキレン基により結合する 基を表わし、ただしR¹が

(化6)

*で示される化合物を、式: 【化3】

$$H_2 C = C$$

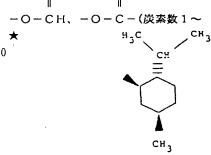
$$OR^2$$

$$OR^2$$

で示される化合物と、ルイス酸の存在下に反応させて : 汔

10 [144].

20※0の架橋シクロアルキル、炭素数7~20のポリシクロ アルキル、置換基を有する炭素数7~20のポリシクロ アルキル(上記置換基は、次の基から選ばれる1個ない しそれ以上の置換基である:炭素数1~5の低級アルキ ル、ハロ、炭素数1~5の低級アルコキシ、



0

、およびR2がメチルであるとき、ルイス酸は四酸化チ タン、四酸化スズ、ミフッ化ホウ素エーテル錯化合物ま たは三臭化ホウ素であることができない]で示されるジ 40 アステレオマー混合物を製し、

(b)結晶化またはクロマトグラフィーにより化合物[5a] 純品を得、

(c)化合物[5a]を還元剤と反応させて式:

((£7)

0

で示される化合物を製し、

50 (d)化合物[6]のヒドロキシ基をR3基で保護して式:

3

【化8】

で示される化合物を製し、

(e) 酸触媒を用いて化合物[7]を加水分解して化合物 [1]を得ることを特徴とする前記光学活性化合物[1]の 製造法。

【請求項2】 ルイス酸が、塩化ジエチルアルミニウ

*ム、塩化ジイソブチルアルミニウム、二塩化エチルアル ミニウム、二塩化イソプロポキシアルミニウム、三塩化 アルミニウム、三フッ化ホウ素、三塩化ホウ素、四塩化 チタン、ジクロロジイソプロポキシチタン、四塩化スズ および三塩化スズから選ばれる請求項1記載の製造法。

【請求項3】 ルイス酸が塩化ジ(低級アルキル)アルミ ニウムで、該ルイス酸中のそれぞれの低級アルキル基の 炭素数は2~4である請求項1記載の製造法。

【請求項4】 R'が

【化9】

【化10】

から選ばれる基である請求項1記載の製造法。

R¹が 【請求項5】

【化11】

Ж

ж

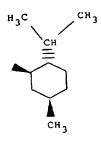
、およびR²がメチルである請求項1記載の製造法。

【請求項6】 化合物[3]当趾当り、化合物[4]を約

0.1~5.0当量存在させ、化合物[3]当量当り、ル イス酸を約0.5~5.0当量存在させ、工程(a)の反 応被を約−100~+25℃で約1分~24時間撹拌す る請求項1記載の製造法。

R¹が 【請求項7】

(化12)

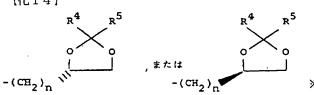


、およびR²がメチルで、ルイス酸が塩化ジイソブチル アルミニウムであり、化合物[3] 当最当り、化合物[4] を1.0~2当量存在させ、化合物[3]当量当り、ルイ ス酸を1.5~2.5当量存在させ、工程(c)の還元剂 が水素化リチウムアルミニウム、工程(d)の保護基がべ ンゾイルである請求項1記載の製造法。

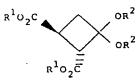
> 0 -C-(炭素数1~5の低級アルコキシ)、-O-CH、-O-C-(炭素数1~

5の低級アルキル)およびフェニルである)、炭素数4~ 6のラクトン基、置換基を有する炭素数4~6のラクト ン基(ラクトンの置換基は次の基から選ばれる1個ない しそれ以上の基である:炭素数1~5の低級アルキル、 ハロ、炭素数1~5の低級アルコキシおよびフェニルで ある)、

【化14】



* 【請求項8】 *:* % 【化13】



6

[式中、シクロブタン環における絶対立体化学は(1 S, 2R)、R¹は式:R¹OHで示されるホモキラルアルコー 10 ルからヒドロキシ基を除いて得られる基であって、炭素 数4~20の分枝鎖状アルキル、置換基を有する炭素数 1~20の直鎖もしくは分枝鎖状アルキル、置換基を有 する炭素数3~20のシクロアルキル、炭素数6~20 の架橋シクロアルキル、置換基を有する炭素数6~20 の架橋シクロアルキル、炭素数7~20のポリシクロア ルキル、置換基を有する炭素数7~20のポリシクロア ルキル(上記置換基は、次の基から選ばれる1個ないし それ以上の置換基である: 炭素数1~5の低級アルキ ル、ハロ、炭素数1~5の低級アルコキシ、

0

※(基中、nは1~4の整数、R⁴およびR⁵は個別に水素お よび炭素数1~5の低級アルキルから選ばれる基であ る):およびR2は炭素数1~5の低級アルキルまたは双 方のR²を合して炭素数2または3のアルキレン基によ り結合する基を表わす]で示される化合物。

【請求項9】 R1が

30 【化15】

* 20

から選ばれる基である請求項8記載の化合物。

【請求項10】 R¹が

(化17)

、および R^2 がメチルであって、(1S-trans)-3,3ージメトキシー1,2ーシクロブタンニカルボン酸・ジー(-)ーメンチルエステルの名称を有する請求項8記載 50 の化合物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光学活性シクロブタノン類の製造法、詳しくは光学活性シクロブタノン類の製造法および該製造法における中間体に関する。本発明の製造法により製せられる光学活性シクロブタノン類は抗ウィルス剤として有用な光学活性シクロブタンヌクレオチド製造のための中間体である。

【〇〇〇2】更に詳しくは本発明は式:

(化18]

で示される光学活性シクロブタノン化合物[式中、R³は保護基を表わす]の製造法に関する。本発明は化合物[1]の製造法および該製造法における新規中間体を提供する。

【0003】光学活性を有するシクロブタノン化合物 [1]は式:

【化19】

で示される光学活性シクロブタンヌクレオチド類似体 $1 \ R-(1\alpha,2\beta,3\alpha)-2-r$ ミノー9-[2,3-i]ス (ヒドロキシメチル)シクロブチル]-1,9-iビドロー $6 \ H-$ プリンー6- オンの製造における中間体として有用である。化合物[2] およびその薬学的に許容される塩類は抗ウイルス活性を現わす。特に説明しない限り、化合物[1] および[2] は光学活性を有し、これらの化合物の絶対立体化学は前記図式により示されるようにそれぞれ[2S,3S] および[1R,2R,3S] である。

1.0

[0004]

【従来の技術】光学活性型化合物[1]の製造およびその光学活性化合物[2]への変換は、イチカワ(I chikawa, Y)ら:ジャーナル・オブ・ケミカル・ソサエティ・ケミカル・コミュニケーション(J. Chem. Soc., Chem. Commun.)1989年1919~1921、1990年3月14日公開欧州特許出願第358,154号、および1990年5月2日公開欧州特許出願第366,059号中に開示されている。

【0005】化合物[1]の不活性型(すなわちラセミ混 合物)の製造およびその光学不活性な化合物[2](±)- $(1 \alpha, 2 \beta, 3 \alpha) - 2 - 7 \in J - 9 - [2, 3 - \forall \lambda (t)]$ ドロキシメチル)シクロブチル]-1,9-ジヒドロ-6 H-プリン-6-オンへの変換は、スラサーチク(Slus archyk, W. A.)ら:テトラヘドロン・レターズ(Tetra -hedron Lett.)1989年6453~6456、1 989年10月4日公開欧州特許出願第335,355 号、ノルベック(Norbeck, D. W.)ら:ジャーナル・オ ブ・メディシナル・ケミストリー(J. Med. Chem.) 20 1990年33巻1281~1285、および1990 年5月2日公開欧州特許出願第366,059号中に開 示されている。更に化合物[1]の光学不活性型の製造法 は、ホンジョ(Honjo, M)ら:ケミカル・アンド・ファー マスーティカル・ブリテイン(Chem. Pharm. Bull.) 1989年37巻1413~1415に開示されてい

[0006]

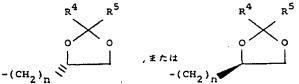
【発明の構成と効果】本発明の製造法は次の反応工程で 示される:

30 【仕20】

[各式中、R¹は式: R¹OHで示されるホモキラルアルコールからヒドロキシ基を除いて得られる基であって、炭素数4~20の分枝鎖状アルキル、置換基を有する炭素数1~20の直鎖もしくは分枝鎖状アルキル、置換基を有する炭素数3~20のシクロアルキル、炭素数6~20の架橋シクロアルキル、置換基を有する炭素数6~2*

5の低級アルキル)およびフェニルである)、炭素数4~6のラクトン基、置換基を有する炭素数4~6のラクトン基(ラクトンの置換基は次の基から選ばれる1個ないしそれ以上好ましくは1もしくは2個の基である:炭素数1~5の低級アルキル、ハロ、炭素数1~5の低級アルコキシおよびフェニルである)、

(化21)



(基中、nは $1\sim 4$ の整数、 R^4 および R^5 は個別に水素および炭素数 $1\sim 5$ の低級アルキルから選ばれる基である); R^2 は炭素数 $1\sim 5$ の低級アルキルまたは双方の R^2 を合して炭素数 2 または 3 のアルキレン基により結合する基; および R^3 は保護基を表わす]

【0007】化合物[5a]および[5b]は互に関連するジアステレオマーであって、前記反応工程の図式で示されるようにそれらの絶対立体化学は、化合物[5a]のシク ※50

、 -O-CH、 -O-C-(灰素女1~
※ロブタン1位および2位が(1 S,2 R)、化合物[5b]のシクロブタン1位および2位が(1 R,2 S)である。特に説明しない限り化合物[6]および[7]は光学活性であって、それらの絶対立体化学は(1 S,2 S)である。 [0 0 0 8] 化合物[6]および[7]の光学不活性型の製造法は、以前スラサーチク(Slusarchyk,W. A.)ら:テトラヘドロン・レターズ(Tetrahedron Lett.)1 989年6453~6456、および1989年10月4日公開欧州特許出願第335,355号に開示され40 た。

* 0 の架橋シクロアルキル、炭素数 7 ~ 2 0 のポリシクロ

アルキル、置換基を有する炭素数7~20のポリシクロ

アルキル(上記置換基は、次の基から選ばれる1個ない

しそれ以上好ましくは1、2もしくは3個の置換基であ

る:炭素数1~5の低級アルキル、ハロ、炭素数1~5

の低級アルコキシ、

【〇〇〇9】用語"低級アルキル"は炭素数1~5の直鎖および分枝鎖基の双方を意味する。同様に用語"低級アルコキシ"は酸素に結合した上記のような低級アルキル基を意味する。用語"ハロ"はBr、C1、FおよびIを意味する。

【〇〇1〇】 適当なR³保護基は、tーブチルジフェニルシリルおよびトリイソプロピルシリルのような束縛シリル基、アセチルおよびベンゾイルのようなアシル基、ベンジル基、4ーメトキシベンジルおよび3,4ージメトキシベンジルのような置換ベンジル基を包含する。

1.3

で示される基を包含する。

【0012】これらのR¹基は、光学活性アルコール類: (+)-または(-)-メントール、(+)-または(-)-乳 酸メチルもしくは乳酸エチル、(+)-または(-)-パン トラクトン、(+)ーまたは(-)- α -フェネチルアルコ ール、(+)-または(-)-ボルネオール、(+)-または (-)- α , β -イソプロピリデングリセロール、(+)-または(一)-3-メチル-2-ブタノールなどから得ら れる基(すなわちR1OHが(+)-または(-)-メントー ル、(+)-または(-)-乳酸メチルもしくは乳酸エチ ル、(+)-または(-)-パントラクトン、(+)-または (-)-α-フェネチルアルコール、(+)-または(-)-ボルネオール。(+)ーまたは(-)ー α , β - イソプロピ リデングリセロール、(+)-または(-)-3-メチルー 2-ブタノールなどであるアルコール類からヒドロキシ※50

※基を除いた基)である。好ましいR²基はメチルおよびエ チルである。

[0013] 化合物[5a]は、化合物[3]と化合物[4] をルイス酸の存在下に反応させることにより製せられ る。かかるルイス酸は、塩化ジエチルアルミニウム、塩 化ジイソブチルアルミニウム、二塩化エチルアルミニウ ム、二塩化イソプロポキシアルミニウム、三塩化アルミ ニウムなどのようなアルミニウム化合物、三フッ化ホウ 素、三塩化ホウ素などのようなホウ素化合物、四塩化チ タン、ジクロロジイソプロポキシチタンなどのようなチ タン化合物、四塩化スズ、三塩化スズなどのようなスズ 化合物として例示されるルイス酸を包含する。化合物 [3]および化合物[4]は、化合物[3]の当量当り化合物 [4]を0.1~5 当量の比率で使用する。ルイス酸触媒 は、化合物[3]の当量当り触媒を0.5~5当量使用す

る。塩化メチレン、トルエン、ヘキサン、石油エーテル、およびトルエンとヘキサンの混合物などのような溶媒中で反応を進行させる。反応混合物を約-100~25℃で約1分~24時間撹拌する。ルイス酸が四塩化チタン、四塩化スズ、三フッ化ホウ素エーテル鉛化合物または三臭化ホウ素であるとき、R¹が(-)ーメントールから誘導される量およびR²がメチルであることができないことは注意すべきことである。この反応で化合物[5a]に加うるにそのジアステレオマー[5b]も異なる数で得られることができる。この反応で生成する化合物[5a]と[5b]の相対的量は、反応物質、反応試剤おび反応条件に依存し、特に化合物[5a]と[5b]の相対的量は、選択されたR¹基の絶対立体化学に依存する。この反応から得られた粗生成物[5a]を結晶化またはクロマトグラフィーにより精製することができる。

[0014] 好ましくは化合物[3]の R^1 基は(-)ーメントールから誘導される基、すなわち R^1 が[化24]

で示される基、ルイス酸は、各低級アルキルが炭素数2~4の基である塩化ジ(低級アルキル)アルミニウムである。化合物[3]のR¹が(-)-メントールから誘導される基、ルイス酸が塩化ジ(低級アルキル)アルミニウムであるとき、この反応に使用する化合物[4]の量は化合物[3]の当量当り好ましくは1~2当量、ルイス酸の量は化合物[3]の当量当り好ましくは1.5~2.5当量であって、反応混合物を好ましくは約-80~-40℃で好ましくは約5分~2時間撹拌する。

【0015】最も好ましくは化合物[3]のR¹基は(-)ーメントールから誘導される基、ルイス酸は塩化ジエチルアルミニウムまたは塩化ジイソブチルアルミニウム、R²はメチルである。たとえばR¹基が(-)ーメントールから誘導される基である化合物[3]1当量とR²がメチルである化合物[4]1.1当量を、トルエン中、塩化ジ 40イソブチルアルミニウム2当量の存在下、約-78℃で約30分間反応させるとき、ジアステレオマー[5b]に比較して大過剰量の髙収率で化合物[5a]が得られる。粗生成物[5a]を、シリカゲル上クロマトグラフィーまたはメタノールもしくはメタノールー水からの結晶化により精製される。

【0016】R¹が前記のような基である化合物[3] は、商業的に得ることができる(たとえばR¹が光学活性 アルコール:(一)ーメントールから誘導される基である 化合物[3]はAldrich Chemical Companyから得る 16

ことができる)か、またはこの技術分野で知られた方法 により容易に製造することができる[たとえばハースコ ック(Hearth-cock, C. H.)ら: J. Med. Chem. 1 989年32巻197~202、シャーフ(Scharf, H. D.)ら:ヘミシエ・ベリヒテ(Chem. Ber.)19 86年119巻3492~3497、ヘルムヘン(Helm chen, G.) ら: DE3702084参照]。 R2が前記の ような基である化合物[4]は商業的に入手できる(たと えばWiley Organics Inc.)か、またはこの技術分 野で知られた方法により容易に製造することができる [たとえばオーガニック・シンセシス・コレクティブ・ ボリューム(Organic Synthesis Collective Vol ume) I I I 巻506頁、マックエルベイン(S. M. Mc Elvain):ジャーナル・オブ・アメリカン・ケミカル・ ソサエティ(J. Amer. Chem. Soc.)1955年77 巻5601~5606参照]。ルイス酸は商業的に入手 できるか、またはこの技術によく知られた方法により製 進することができる。

【0017】化合物[6]は、化合物[5a]と水素化アル 20 ミニウムリチウム、水素化ホウ素リチウムなどのような 還元剤を、テトラヒドロフラン、ジエチルエーテルなど のような溶媒中で反応させることにより製せられる。反 応混合物を0℃ないし溶媒の還流温度で5分~24時 間、好ましくは30分~4時間撹拌する。この技術分野 で知られた方法により、化合物[6]を単離、精製する。 【0018】 R3が保護基である化合物[7]は、化合物 [6]と対応する保護基前躯体を反応させることにより製 せられる。適当な保護基尺3は、束縛シリル基(たとえば t-ブチルジフェニルシリルもしくはトリイソプロピル シリル)、ベンジルまたは置換ベンジル基、アシル基(た とえばアセチルもしくはベンゾイル、好ましくはベンゾ イル)などを包含する。R3が束縛シリル基である化合物 [7]は、ジメチルホルムアミドまたはテトラヒドロフラ ンのような溶媒中、トリエチルアミンまたはイミダゾー ルのような塩基の存在下、化合物[6]を適当なシリル試 **剤たとえば対応する塩化トリ(炭化水素)シリルで処理す** ることにより、製せられる。R3がベンジルまたは置換 ベンジルである化合物[7]は、テトラヒドロフランまた はジメチルホルムアミドのような溶媒中、水素化ナトリ ウムのような適当な塩基の存在下、化合物[6]をハロゲ ン化ベンジルまたは置換ハロゲン化ベンジルで処理する ことにより、製せられる。R3がアセチルまたはベンゾ イルのようなアシルである化合物[7]は、ピリジン、ま たはテトラヒドロフラン/トリエチルアミン、または酢 **敞エチル/トリエチルアミン、好ましくは酢酸エチル/** トリエチルアミンのような溶媒中、化合物[6]を、対応 するアシル無水物またはハロゲン化アシル、好ましくは 塩化ベンゾイルまたは安息香酸無水物で処理することに より、製せられる。任意に4,4-ジメチルアミノピリ 50 ジンのような触媒を反応混合物に加える。ペンゾイル化

17

反応は、-10~35℃好ましくは-5~25℃、15分~48時間好ましくは30分~24時間で進行させる。反応混合物に水を加え、混合物を撹拌し、生成物を抽出し、任意にたとえばクロマトグラフィーにより精製する。

【〇〇19】化合物[1]は、水、水ーアセトニトリル、水ージオキサン、アセトンなど好ましくは水ーアセトニトリルのような溶媒または溶媒混合物中、化合物[7]を硫酸、塩酸、pートルエンスルホン酸などのような酸触媒好ましくは硫酸で処理することにより製せられる。反 10 応混合物を〇~6〇℃好ましくは15~30℃で30分~48時間好ましくは2~24時間撹拌する。この反応混合物を中和し、生成物を抽出し、任意にたとえばクロマトグラフィーまたは結晶化により精製する。

[0020]

【実施例】以下記載の実施例は本発明の特定の実施態様 である。

実施例1

(1 S - t rans) - 3, 3 - ジメトキシー 1, 2 - シクロブタンニカルボン酸ジー(-)メンチルエステルの製造:-アルゴン雰囲気下、フマル酸ジー(-)-メンチル(10 Og)を乾燥トルエン4 O Omlに溶解し、-75℃に冷却 する。この溶液を撹拌しながらこれに塩化ジイソブチル アルミニウム(99.5ml)を15分間に渡って加える。 得られたオレンジ色の混合物を−75℃で15分間撹拌 し、1,1-ジメトキシエチレン(24.7g)を15分間 に渡って加える。反応混合物を-78℃で10分間撹拌 後、メタノール(30㎖)を15分間に渡って加え、混合 物を30分間撹拌する。-60~-40℃で5分間に渡 ってヘキサン(250ml)、次いで15分間に渡って20 %水酸化ナトリウム水溶液(4 Oml)を加える。 反応混合 物をゆっくり(45分間に渡って)10℃に昇温し、無水 硫酸マグネシウム(4 Og)を加える。混合物を室温にし て濾過し、濾液を減圧下に濃縮し、生成した油状物(1 19.5g)を減圧下に固化する。粗生成物をメタノール -水(95:5)から再結晶し、白色固体として標記化合 物102g(HPLCにより判断されるように異性体純 品)を得る。融点89℃。[α]D=-28.5'(c=1. CHCl3).

【0021】別法として塩化ジイソブチルアルミニウム 40 の代わりに塩化ジエチルアルミニウムを用い、次に記載のように処理し、標記化合物を得ることができる。窒素雰囲気下、フマル酸ジー(-)ーメンチル(1.0g)のトルエン5ml溶液を-78℃で撹拌しながらこれに、塩化ジエチルアルミニウム溶液(ヘキサン中1M・5.1ml)を滴加する。反応混合物を上記温度で15分間撹拌し、1,1-ジメトキシエチレン0.247gを加える。反応混合物を-78℃で30分間撹拌し、ヘキサン50mlと飽和炭酸水素ナトリウム水溶液20mlの混合物に注意して加える。有機層を更に飽和炭酸水素ナトリウム溶液 50

1 8

(20ml×2回)、水(20ml×3回)で洗い、乾燥(硫酸マグネシウム)し、減圧下に濃縮して濃厚油状物1.23gを得る。粗混合物をメタノールー水(95:5)から再結晶し、HPLCおよびNMRによる純品として標記化合物0.98gを得る。

【0022】実施例2

(1S-trans)-3,3-ジメトキシー1,2-シクロブタンジメタノールの製造:-

アルゴン雰囲気下、(1 S - trans) - 3,3 - ジメトキシ -1,2-シクロブタンニカルボン酸ジー(-)メンチル エステル(3.5g)の乾燥テトラヒドロフラン15ml溶 液を、乾燥テトラヒドロフラン73ml中水素化アルミニ ウムリチウム420mgの懸濁液に、室温で5分間に渡っ で滴加する。混合物を55℃で1時間加温した後、薄層 クロマトグラフィーにより出発物質は観察されなかっ た。反応混合物を5℃に冷やしてこれに水420µl、 15%水機化ナトリウム水溶液420 µ1、および水 1.28mlを順次加える。得られた懸濁液を室温で15 分間撹拌し、次いで無水硫酸マグネシウム約5gを加 え、更に0.5時間撹拌を続ける。セライトに通して固 体を濾去し、無色清澄な濾液を濃縮し、半固体残留物 (標記化合物と(-)-メントールの混合物)3. 7gを得 る。この残留物を水35ml、メタノール3.5mlおよび ヘプタン20mlの混合物に溶解する。有機層を分離し、 水層を更にヘプタンで(10ml×3回)抽出する。有機分 画を水5㎜1で1回洗う。水性分画を合して減圧下、約5 mlに濃縮し、塩化ナトリウムで飽和し、酢酸エチルで (20ml×2回)抽出する。酢酸エチル抽出物を合して無 水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮し、無色清澄な油状物 30 として標記化合物1.33gを得る。

【0024】別法として、標記化合物と(-)・メントールから成る前記粗半個体混合物を次のように処理することができる。(1S-trans)-3,3-ジメトキシー1,2-シクロブタンニカルボン酸ジー(-)・メンチルエステル17.5gを水素化アルミニウムリチウムで還元して得られた粗混合物を、ヘプタン100mlに溶解し、水で(50ml×4回)洗う。水性分画を合してヘプタン25mlで洗い、次いで硫酸アンモニウム(45g)で飽和し、酢酸エチルで(50ml×4回)抽出する。酢酸エチル抽出物を合して無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮し、無色油状物として標記化合物6.3gを得る。

【0025】実施例3

50 (1S-trans)-3,3-ジメトキシー1,2-シクロブ

1 0

タンジメタノール・二安息香酸エステルの製造: - アルゴン雰囲気下、(1 S - trans) - 3,3 - ジメトキシー1,2 - シクロブタンジメタノール300mgの乾燥ピリジン3.4 ml溶液(5℃)に、塩化ベンゾイル494μ1を滴加する。混合物を冷やしながら更に1.5時間撹拌後、水100μlを加える。反応混合物を酢酸エチルで希釈し、水性10%塩酸、食塩水、飽和炭酸水素ナトリウム、および食塩水で洗う。有機溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮し、無色清澄な油状物として標記化合物642mgを得る。半分取HPLCにより標記化合物の分析試料を調製する。[α]D=54.3'(c=0.94、CHCl3)。

【0026】別法として、(1S-trans)-3,3-ジメトキシー1,2-シクロブタンジメタノール147.7g の酢酸エチル900ml溶液を氷浴上、内部温度8℃に冷やし、この溶液を安息香酸無水物410g、トリエチルアミン211g、および4,4-ジメチルアミノピリジン6.5gで処理する。撹拌した混合物を15時間かかって室温に戻す。混合物を水45mlで処理し、室温で6時間撹拌する。混合物を酢酸エチル11で希釈し、水(11 20 20

×2回)、1 N塩酸(0.51×2回)、水(0.51)、1 0%炭酸水素ナトリウム(0.51×2回)、および食塩 水(0.51)で洗浄する。有機溶液を無水硫酸マグネシ ウムで乾燥、濃縮して標記化合物309.2gを得る。 【0027】実施例4

(2S-trans)-2,3-ビス[(ベンゾイルオキシ)メチル]シクロブタノンの製造:-

アセトニトリル12m1と水性0.5N硫酸3.8m1中、(1S-trans)-3,3-ジメトキシー1,2-シクロブタンジメタノール・二安息香酸エステル(312mg)の溶液を、室温で一夜撹拌する。更に、水性0.5N硫酸 1.9m1を加えて6時間撹拌を続けてその後は薄層クロマトグラフィーにより出発物質は残留していなかった。溶液を酢酸エチルで希釈し、食塩水、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液および食塩水で洗う。有機溶液を無水硫酸マグネシウムで乾燥、濃縮し、白色固体として標記化合物245mgを得る。標記化合物の分析試料を塩化メチレンーエーテルから再結晶する。融点 $95.5\sim97$ C。[a]D=24.1 (c=1.31.CHC1a)。

フロントページの続き

(51)Int.Cl.	5	識別記号	庁内整理番号	FI			技術表示箇所
C07C	45/42						
	49/517		7457 — 4 H				
	69/757	2	2 9279-4H				
	69/76	2	2 9279-4H				
C07D	307/33						
	317/24				•	•	
// C07B	61/00	300			•	•	